POLYELECTROLYTE MEMBRANE

Veröffentlichungsnr. (Sek.)

JP2004107461

Veröffentlichungsdatum:

2004-04-08

Erfinder:

WASHIO MASAICHI; OSHIMA AKIHIRO; SATO KOHEI

Anmelder:

UNIV WASEDA

Veröffentlichungsnummer:

□ JP2004107461

Aktenzeichen:

(EPIDOS-INPADOC-normiert)

JP20020271011 20020918

Prioritätsaktenzeichen:

(EPIDOS-INPADOC-normiert)

Klassifikationssymbol (IPC):

C08J5/22; C08K5/00; C08L27/22; H01B1/06

Klassifikationssymbol (EC):

Korrespondierende Patentschriften

Bibliographische Daten

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a polyelectrolyte membrane for a solid polymer-type fuel cell having a high ion exchange capacity and a high proton conductivity by solving the problem of the deterioration of the material characteristics of a base material by causing graft reaction to a fluorinated polymer through irradiation of radiation beam.

SOLUTION: The polyelectrolyte membrane is constituted of the blend of a fluorinated polymer with a sulfonic acid group introduced by radiation graft polymerization, and a perfluorosulfonic acid-based ion exchange material and/or a perfluorocarboxylic acid-base ion exchange material. Preferably the fluorinated polymer is a powdery material with an average particle diameter of <=50 m or a fibrous material with an average diameter of <=50 m.

Daten aus der esp@cenet Datenbank - - 12

(IV) MANUALITY (SE)	(19)	日本国特許庁	(JP)
---------------------	------	--------	------

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開2004-107461

(P2004-107461A)

(43) 公開日 平成16年4月8日 (2004. 4. 8)

			(40) TO 10	THE 104-1-13 012 (200-1-4-0)	
(51) Int.Cl. ⁷	FI			テーマコード(参考)	
CO8J 5/22	C081	5/22	103	4F071	
CO8K 5/00	C081	5/22	CEW	4J002	
CO8L 27/22	C08K	5/00		5G3O1	
HO1B 1/06	. C08L	27/22		5H026	
// C25B 13/08	HO1B	1/06	Α		
	審查請求 オ	箭 水龍	求項の数 6 〇L	(全 10 頁) 易	終頁に続く
(21) 出願番号	特願2002-271011 (P2002-271011)	(71) 出願	人 899000068		
(22) 出願日	平成14年9月18日 (2002.9.18)	,	学校法人早稲田	日大学	
	,	東京都新宿区戸塚町1丁目104番地			
		(74) 代理			
			弁理士 牛木	護	
•		(74) 代理.	人 100081260		
			弁理士 染川	利吉	
	•	(74) 代理,	人 100119334		
			弁理士 外山	邦昭	
		(74) 代理	人 100119312		
			弁理士 清水	栄松	
		(72) 発明:	替 鷲尾 方一		
			東京都新宿区大	大久保3-4-1	早稲田大
			学理工学総合研	ff究センター内	
			•	Dar.	まに終く

(54) 【発明の名称】高分子電解質膜

(57)【要約】

【課題】フッ素系高分子に放射線照射してグラフト反応させることによって基材の材料特性が低下する問題を解消し、がつ、高イオン交換容量、高プロトン伝導性を有する固体高分子形燃料電池用の高分子電解質膜を提供する。

【解決手段】放射線グラフト法によってスルフォン酸基が導入されたフッ素系高分子と、パーフルオロスルフォン酸系イオン交換材料又は/及びパーフルオロカルボン酸系イオン交換材料とをプレンドして形成した。前記フッ素系高分子は、平均粒径が50μm以下の粉体状、又は平均直径が50μm以下のファイパー状とするのが好ましい。

【選択図】 なし

【特許請求の範囲】

【請求項1】

放射線グラフト法によってスルフォン酸基が導入されたファ素系高分子と、パーフルオロスルフォン酸系イオン交換材料又は/及びパーフルオロカルボン酸系イオン交換材料とが、プレンドされて形成されたことを特徴とする高分子電解質膜。

【請求項2】

前記フッ素系高分子の基材は、ポリテトラフルオロエチレン、テトラフルオロエチレンーへキサフルオロプロプレン共重合体、テトラフルオロエチレンーパーフルオロアルキルピニルエーテル共重合体、又はエチレンーテトラフルオロエチレン系共重合体、或りはこれらの重合体がプレンドされたものであることを特徴とする請求項1記載の高分子電解質膜

10

【請求項3】

前記フッ素系高分子は、粉体状であることを特徴とする請求項1又は2記載の高分子電解質膜。

【請求項4】

前記フッ素系高分子の平均粒径は50μm以下であることを特徴とする請求項3記載の高分子電解質膜。

【請求項5】

前記フッ素系高分子は、ファイパー状であることを特徴とする請求項 1 又は 2 記載の高分子電解質膜。

20

【請求項6】

前記フッ素系高分子の平均直径は50 LM以下であることを特徴とする請求項5記載の高分子電解質膜。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、固体高分子形燃料電池の高分子電解質膜材料、或いは、塩の分解、水浄化などのイオン交換膜材料として用いることのできる高分子電解質膜に関する。

[0002]

【従来の技術】

30

【特許文献1】

特開2001-348439号公報

[0003]

四フッ化エチレン樹脂に代表されるフッ素系高分子は、耐熱性、耐薬品性、 水性、潤滑性、耐摩擦性、高電気絶縁性を有する優れたプラスチックであり、これらの特長を利用して電線被費材、チューブ、パイプ、パッキン、ガスケット、ライニング材、絶縁テープ、軸受け、エアドームの屋根膜など従来から産業用、民生用の各種用途に広く利用されている樹脂材料である。

[0.004]

しかしながら、フッ素系高分子は、電離放射線照射により容易に分解するため、放射線グラフト法による機能化に制限があり、機能化できても材料特性が低下し、実用的ではなかった。さらには化学的にも非常に安定で、触媒などを利用した機能化にも不適であった。 【0005】

40

すでに市販されイオン交換膜や固体高分子形燃料電池の高分子電解質膜として利用されているパーフルオロスルフォン酸系、あるいはパーフルオロカルホン酸系高分子電解質膜は、そのイオン伝導度が0.108/cm前後、イオン交換容量が1.0me9/3前後であり、燃料電池の小型化のためには、さらなる性能向上が望まれている。しかも使用可能温度が最大で80℃前後と低く、燃料電池用高分子電解質膜としては改善すべき耐熱性の問題を抱えている。加えて材料強度に問題があるため、四ファ化エチレン樹脂の多孔質体や不趣布などで繊維強化して用いられているのが現状である。

[0006]

また、フッ素系高分子を使用した高分子電解質膜として、特開2001-348439号には、ポリテトラフルオロエチレンに放射線を照射して作製した長鎖分岐型ポリテトラフルオロエチレンはできた。て、放射線グラフト法による材料特性の低下を抑制したイオン交換膜が開示されている。しかしながら、このイオン交換膜は、長鎖分岐型ポリテトラフルオロエチレン膜にポリスチレングラフト側鎖を導入し、さらにより取出されているので、イオン交換能を高めるためにグラフトを高めるとイオン交換膜が非常に硬くなって可一性、耐久性が失われ、割れやすくなるという問題点があった。さらには、電極材との接着技術が確立しておらず、最終的に電池セルとして利用するためには、多くの課題を有していた。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】

本発明の目的は、フッ案系高分子に放射線照射してグラフト反応させることによって基材の材料特性が低下する問題を解消し、かつ、高イオン交換容量、高プロトン伝導性を有する固体高分子形燃料電池用の高分子電解質膜を提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】

本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、あらかしめミクロンオーゲー以下の微粒子状のファ素系高分子用いて、放射線グラフト反応させ微粒子状のスルフォン化ファ素系高分子を合成し、されらをパーフルオロスルフォン酸系イオン交換材料またはパーフルオロカルボン酸系イオン交換材料あるいはその両者の特性を有する材料とプレンドして成形加工することで、材料特性に優れ、かつ、高イオン交換容量、高プロトン伝導性を有する高分子電解質膜が得られることを見出し、本発明を完成した。

[0009]

本発明の目的は、電離放射線を照射してグラフト反応させる際のフッ素系高分子を、シート状に成形された材料ではなく、重合後の微粒子状フッ素系高分子あるいは、予めミクロンオーダー以下の微粒子状に調製されたフッ素系高分子の基材を用いることで、グラフト反応により付与される官能基数を相対的に増やし、かっ、パーフルオロスルフォン酸系イオン交換材料とプレンドして成形加工することで達成される。また、可溶性のイオン交換材とプレンドすることにより、セル(電極)との一体化技術も同時に達成できる。

[0010]

この方法によれば、高イオン交換容量、高プロトン伝導性を有する固体高分子形燃料電池用の高分子電解質膜を提供するだけにとどまらず、膜厚を制御することも可能である。 さらに、成形後の材料特性は、放射線照射によるフッ素系高分子の材料特性の低下に影響されることがない。

[0011]

本発明の請求項1記載の高分子電解質膜は、放射線グラフト法によってスルフォン酸基が導入されたフッ素系高分子と、パーフルオロスルフォン酸系イオン交換材料又は/及びパーフルオロカルボン酸系イオン交換材料とが、プレンドされて形成されたことを特徴とする。

[0 0 1 2]

また、本発明の請求項2記載の高分子電解質膜は、前記請求項1において、前記フッ素系高分子の基材は、ポリテトラフルオロエチレン、テトラフルオロエチレンーへキサフルオロプロプレン共重合体、テトラフルオロエチレンーパーフルオロアルキルピニルエーテル共重合体、又はエチレンーテトラフルオロエチレン系共重合体、或いはこれらの重合体がプレンドされたものであることを特徴とする。

[0013]

また、本発明の請求項3記載の高分子電解質膜は、前記請求項1又は2において、前記フッ素系高分子は、粉体状であることを特徴とする。

10

[0014]

また、 本発明の請求項4記載の高分子電解質膜は、前記請求項3において、前記フッ素系高分子の平均粒径は50μm以下であることを特徴とする。

[0015]

また、本発明の請求項5記載の高分子電解質膜は、前記請求項1又は2において、前記ファ索系高分子は、ファイバー状であることを特徴とする。

[0016]

さらに、本発明の請求項 6 記載の高分子電解質膜は、前記請求項 5 において、前記ファ素系高分子の平均直径は 5 0 μm 以下であることを特徴とする。

[0017]

【発明の実施の形態】

以下、本発明について詳細に説明する。

[0018]

本発明において、放射線グラフト法によってスルフォン酸基が導入されたフッ素系高分子の基材は、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、テトラフルオロエチレン-ヘキサフルオロプロピレン共重合体(FEP)、テトラフルオロエチレン-ストコアルキルピニルエーテル共重合体(PFA)、エチレン-テトラフルオロエチレン系共重合体(ETFE及びPVdF)などが好ましいが、これら以外であってもよい。また、これらの重合体がプレンドされたものであってもよい。

[0019]

20 サン (登 乗) など どしては 引いる パ

また、パーフルオロスルフォン酸系イオン交換材料としては、デュポンのナフィオン(登録商標)、旭硝子のフレミオン(登録商標)、旭化成のアシブレックス(登録商標)などを好適に用いることができる。また、パーフルオロカルボン酸系イオン交換材料としては、旭硝子のフレミオン(登録商標)などを用いることができる。なお、本発明に用いるパーフルオロスルフォン酸系イオン交換材料又はパーフルオロカルボン酸系イオン交換材料は上記に限定されない。また、これらのパーフルオロスルフォン酸系イオン交換材料とパーフルオロカルボン酸系イオン交換材料をプレンドしたものを用いてもよい。

[0020]

本発明の放射線グラフト法に用いることのできる、電離放射線の種類は、電子線、X線、 Y線、中性子線、高エネルギーイオン、放射光などの電離性放射線を指し、単独あるいは されらの混合放射線も含む。

[0021]

本発明に用いることのできる、放射線グラフト法によってスルフォン酸基が導入されたフッ素系高分子の形状は、粒径がミクロンオーダー以下、好ましくは最大粒径が100μm以下、または平均粒径が50μm以下、さらに好ましくは平均粒径が100μm以下の粉体状である。粒径を小さくするほどフッ素系高分子の表面積を大きくでき、イオン交換性能を向上させることができる。又は、フッ素系高分子の形状は、直径がミクロンオーダー以下、好ましくは最大直径が100μm以下、または平均直径が50μm以下、さらに好ましくは平均直径が10μm以下のファイバー状である。直径を小さくするほどフッ素系高分子の表面積を大きくでき、イオン交換性能を向上させることができる。

[0022]

なお、ファ素径高分子の粒径や直径は、光学顕微鏡、電子顕微鏡などを用いた測定方法のほか、レーザーパーティクルカウンター、レーザー回析法、遠心沈降法、電気的検知体法などの測定方法によって測定する。

[0023]

つぎに、粉体状の上記フッ素系高分子の製造方法、およびそれを用いた高分子電解質膜の製造方法について説明する。なお、ここで説明する製造方法は一例であって、本発明はこれに限定されるものではない。

[0024]

まず、使用するフッ素系高分子の基材がミクロンオーダー以下の粉体状の場合、直接その

10

基材にスチレンモノマーをグラフト重合し、スルフォン化する。

[0025]

また、その基材がフィルム状、シート状、ミクロンオーダー以上の粉体状、プロック状などの場合は、スチレンモノマーをグラフト重合した後、機械的に切断してミクロンオーダー以下の粉体状にしてその後スルフォン化するか、あるいはグラフト重合した後、直ちにスルフォン化して、その後、機械的に切断してミクロンオーダー以下の粉体状のスルフォン化フッ素系高分子と成す。

[0026]

つぎに、粉体状のファ素系高分子の基材にスルフォン酸基を導入する方法について説明する。 その方法には、大きく分けて前照射法と同時照射法がある。

[0027]

[0028]

前照射法による第二の方法は、はじめに、上記第一の方法と同様に、該基材に対して、200℃以下、好ましくは室温以下の温度で、真空中放射線照射する。つぎに、酸素を導入し、生成した捕捉ラジカルを過酸化ラジカルに変える。この酸素導入は、該基材を室温で大気中に好ましくは約2時間以上放置することで達成される。その後に、過酸化ラジカルに対して、上記第一の方法と同様に、真空減圧下でスチレンモノマーをグラフト反応させ、統いて、クロロスルフォン酸あるいは、硫酸でスルフォン化する。以上の条件で、グラフト率10~100%程度の粉体状のフィ素系高分子が得られる。

[0029]

前照射法による第三の方法は、該基材に対して、200℃以下、好ましくは室温以下の温度で、大気中、常圧にて、放射線を照射する。ここで使用する放射線は、γ線または電子線が好ましく、線量は1~100kGン、好ましくは30kGン程度とする。その後、上記第一の方法と同様に、生成した過酸化ラジカルに対して、真空減圧下でスチレンモノマーをプラフト反応させ、続いて、クロロスルフォン酸あるいは、硫酸でスルフォン化する。以上の条件で、グラフト率10~100%程度の粉体状のフッ素系高分子が得られる。【0030】

同時照射法は、酸素脱気ののちスチレンモノマーと該基材が同時に存在し得る条件のもと、200℃以下の温度で、10セロケケ(1333Pa)以下、好ましくは0.1セロケケ(13.3Pa)以下、好ましくは0.1セロケケ(13.3Pa)投度の真空中において、放射線を照射する。ここで使用する放射線は、7線または電子線が好ましく、線量は1~100kGン、好ましくは10~30kGン程度とする。せして、生成した排捉ラジカルに対して気体のスチレンモノマーをグラフト反応させる。その後、上記前照射法と同様に、クロロスルフォン酸あるいは、硫酸でスルフォン化する。以上の条件で、グラフト率10~100%程度の粉体状のファ素系高分子が得られる。

[0031]

せして、上記粉体状のファ素系高分子と、パーフルオロスルフォン酸系イオン交換材料またはパーフルオロカルホン酸系イオン交換材料とをプレンドする。パーフルオロスルフォ

10

20

20

ン酸系イオン交換材料またはパーフルオロカルボン酸系イオン交換材料を適切な溶媒に溶解し、室温にて、この溶液中に上記粉体状のフッ素系高分子を分散させる。

[0032]

この分散の操作は、粉体の粒径が小さくなるほど均一に粉体を分散させることが難しくなるが、公知の高度な分散技術を使用することにより、粉体の粒径が10μm以下、さらには0.1μm程度であっても粉体を溶液中に均一に分散させることが可能である。

[0033]

また、このときの上記粉体状のフッ素系高分子と、パーフルオロスルフォン酸系イオン交換材料またはパーフルオロカルポン酸系イオン交換材料とのプレンド割合は、上記粉体状のフッ素系高分子が50%以下となるようにする。このプレンド割合が50%を超えると、材料強度が低下するので好ましくない。

10

[0034]

つぎに、スピンコーターなどを用いたキャスト法により、厚さが100μm程度の膜状に成形し、減圧乾燥することによって、目的とする高分子電解質膜が得られる。

[0035]

つぎに、ファイバー状の前記ファ素系高分子の製造方法、およびされを用いた高分子電解 質膜の製造方法について説明する。なお、ここで説明する製造方法は一例であって、本発 明はこれに限定されるものではない。

[0036]

ファイパー状のフッ素系高分子は、前述の粉体状のフッ素系高分子を引き延ばすことによって製造することができる。例えば、前述の粉体状のフッ素系高分子とポリテトラフルオロエチレンのファインパウダーを、約30:70の割合で退合し、ソルペントナフサオイルなどの適切な溶媒中に分散させ、ゲル状にする。これを圧延プレス、さらに延伸し、厚さが100μm程度とする。このようにして、粉体状のフッ素系高分子が引き延ばされることによって、ファイパー状のフッ素系高分子が得られるが、このとき、ファイパー状のフッ素系高分子は、フィルター状の網目構造になっている。

[0037]

最後に、上記ファイバー状のファ素系高分子に、上述のパーフルオロスルフォン酸系イオン交換材料又はパーフルオロカルボン酸系イオン交換材料を含浸させる。好ましくは、何回かに分けて含浸させ、網目構造のメッシュの穴を埋めることによって、目的とする高分子電解質膜が得られる。

30

[0038]

40

[0039]

また、前記フッ素系高分子の基材は、ポリテトラフルオロエチレン、テトラフルオロエチレンーへキサフルオロプロプレン共重合体、テトラフルオロエチレンーパーフルオロアルキルピニルエーテル共重合体、又はエチレンーテトラフルオロエチレン系共重合体、或いはこれらの重合体がプレンドされたものである。これらは汎用性があり比較的安価であるため、安価に性能の優れた高分子電解質膜を提供することができる。

[0040]

[0041]

以上のように、イオン交換能に優れるため、固体高分子燃料電池の高分子電解質膜として用いれば、燃料電池の出力が増加するので、燃料電池を従来よりもコンパクトにすることができる。また、柔軟性に富むことがら、燃料電池の電極との一体化に優れ、例えば、電極に直接、キャスト法によって本発明の高分子電解質膜を形成するなどしてもよい。

[0042]

【実施例】

以下、本発明を実施例により具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。

[0043]

〔実施例1〕

市販されている粒径10μmのPTFE粉体(PTFEファインパウゲー)に対し、室温、0.1 torr(13.3 Pa)の真空中において、線量30kGyの γ線を照射した・その後、直径15mm×長さ20cmのガラス管中に1ccのスチレンモノマーと、 寝を照射したPTFEファインパウゲーを入れて、0.1 torr(13.3 Pa)の真空減圧下でグラフト反応させた。反応温度は50~60℃に保つようにしたが、途中、反応熱により最大120℃まで上昇した。そして、およそ30時間後、反応を終了させた。このときのグラフト率は約100%であった。つぎに、グラフト反応後のPTFE粉体を四塩化炭素で希釈したクロロスルフォン酸(四塩化炭素80VOI%、クロロスルフォン酸20VOI%)中で、室温で16時間かけてスルフォン化した。こうして、粒径が50μm程度のPTFE粉体が得られた。

[0044]

つぎに、パーフルオロスルフォン酸系イオン交換材料であるデュポンのナフィオン(登録商標)を専用の溶媒に溶解し、ナフィオン(登録商標)50に対しPTFE粉体50の割合で混合し、室温でスターラーを用いてPTFE粉体を均一に分散させた。その後、スピンコーターを用い、100μmの厚さで製膜し、減圧乾燥を行った。こうして得られた高分子電解質膜のイオン交換容量は2me9/3以上、イオン伝導度は0.28/cm以上であった。これは、従来の2倍程度の値であった。また、膜強度を測定したところ、同じ厚さのナフィオン(登録商標)膜よりも強度が向上していることが確認された。

[0045]

〔実施例2〕

市販されている粒径10μmのPTFE粉体(PTFEファインパウゲー)に対し、室温、0.1 せのケケ(13.3 Pの)の真空中において、線量30kGYのY線を照射した。つぎに、このPTFE粉体を室温で大気中に約2時間放置した。その後、上記実施例1と同様の条件でグラフト反応させ、100℃の熱濃硫酸中で16時間反応させてスルフォン化した。こうして、粒径が50μm程度のグラフト率約100%のPTFE粉体が得られた。

[0046]

っずに、上記実施例1と同様に、ナフィオン(登録商標)とプレンドし、製膜した。こうして得られた高分子電解質膜のイオン交換容量は2meq/分以上、イオン伝導度は0.

10

20

40

28/cm以上であった。

[0047]

〔実施例3〕~

市販されている粒径104mのPTFE粉体(PTFEファインパウダー)に対し、室温 、大気中、常圧にて、線量30kGYのY線を照射した。その後、上記実施例1と同様の 条件でグラフト反応、スルフォン化を行った。こうして、粒径が50μm程度のグラフト 率約100%のPTFE粉体が得られた。

[0048]

つぎに、上記実施例1と同様に、ナフィオン(登録商標)とプレンドし、製膜した。こう して得られた高分子電解質膜のイオン交換容量は2me9/3以上、イオン伝導度は0. 28/cm以上であった。

10

[0049]

〔実施例4〕

市販されている粒径10μmのPTFE粉体(PTFEファインパウター)に対し、室温 、 0. 1torr(13.3Pa)の真空中、スチレンモノマーの気体の存在下におりて 、線量20kGメのY線を照射した。その後、上記実施例1と同様の条件でグラフト反応 . 、スルフォン化を行った。こうして、粒径か50μm程度のグラフト率約100%のPT FE粉体が得られた。

[0050]

つきに、上記実施例1と同様に、ナフィオン(登録商標)とプレンドし、製膜した。こう して得られた高分子電解質膜のイオン交換容量は2me9/多以上、イオン伝導度は0. 28/cm以上であった。

20

[0051]

〔実施例5〕

上記実施例1と同様にして得たスルフォン化PTFE粉体と、PTFE粉体(PTFEフ ァインパウダー)を、30:70の割合で混合し、ソルペントナフサオイル中に分散させ てグル状にした。これを圧延プレス、さらに延伸し、厚さを100umとした。このよう にして、フィルター状の網目構造を有するPTFEファイパーが得られた。この網目の大 きさは、20~50μm程度であった。

[0052]

30

つぎに、上記PTFEファイパーに、触解させたナフィオン(登録商標)を含浸させた。 数回含浸を繰り返すと、PTFEファイパーの網目構造のメッシュの穴が完全に埋まった 。こうして得られた高分子電解質膜のイオン交換容量は2me9/9以上、イオン伝導度 は 0. 28/ c m 以上であった。

[0053]

また、膜強度を測定したところ、同じ厚さのナフィオン(登録商標)膜よりも強度が向上 していることが確認された。

[0054]

【発明の効果】

本発明の請求項1記載の高分子電解質膜は、放射線グラフト法によってスルフォン酸基が 導入されたフッ素系高分子と、パーフルオロスルフォン酸系イオン交換材料又は/及びパ ーフルオロカルボン酸系イオン交換材料とが、プレンドされて形成されたものであるので 、放射線照射によるフッ素系高分子の材料特性の低下に影響されることがなく、柔軟性の あるパーフルオロスルフォン酸系イオン交換材料又はパーフルオロカルポン酸系イオン交 換材料とプレンドすることで、可 性、耐久性を有する、材料特性に優れた高分子電解質 膜を提供することができる。

[0055]

本発明の請求項2記載の高分子電解質膜は、前記請求項1において、前記フェ素系高分子 の基材は、ポリテトラフルオロエチレン、テトラフルオロエチレン-ヘキサフルオロプロ プレン共重合体、テトラフルオロエチレンーパーフルオロアルキルピニルエーテル共重合

体、又はエチレンーテトラフルオロエチレン系共重合体、或いはこれらの重合体がプレンドされたものであるから、比較的安価な基材を用いて性能の優れた高分子電解質膜を提供することができる。

[0056]

本発明の請求項3記載の高分子電解質膜は、前記請求項1又は2において、前記フッ素系高分子は、粉体状であるから、フッ素系高分子の表面積が大きくなり、フッ素系高分子の表面積が大きくなり、フッ素系高分子の基材に導入されるスルフォン酸の官能基の全体数が多くなるとともに、この官能基は高分子電解質膜の表面付近だけでなく、膜の内部まで均一に存在し、膜全体のスルフォン酸基の密度を高くすることができるので、高イオン交換容量、高プロトン伝導性を有する、イオン交換能の高い高分子電解質膜を提供することができる。

[0057]

本発明の請求項4記載の高分子電解質膜は、前記請求項3において、前記フッ素系高分子の平均粒径は50μm以下であるから、フッ素系高分子の表面積をさらに大きくすることができ、イオン交換能の高い高分子電解質膜を提供することができる。

[0058]

本発明の請求項5記載の高分子電解質膜は、前記請求項1又は2において、前記フッ素系高分子は、ファイバー状であるから、フッ素系高分子の表面積が大きくなり、フッ素系高分子の基材に導入されるスルフォン酸の官能基の全体数が多くなるとともに、この官能基は高分子電解質膜の表面付近だけでなく、膜の内部まで均一に存在し、膜全体のスルフォン酸基の密度を高くすることができるので、高イオン交換容量、高プロトン伝導性を有する、イオン交換能の高い高分子電解質膜を提供することができる。

[0059]

本発明の請求項 6 記載の高分子電解質膜は、前記請求項 5 において、前記フッ素系高分子の平均直径は 5 0 μm以下であるから、フッ素系高分子の表面積をさらに大きくすることができ、イオン交換能の高い高分子電解質膜を提供することができる。

フロントページの続き

(51) Int. C1. 7

FΙ

テーマコード(参考)

H 0 1 M 8/02 H 0 1 M 8/10 C 2 5 B 13/08 3 0 2

H 0 1 M 8/02

0 1 M 8/10

H 0 1 M 8/10

(72)発明者 大島 明博

東京都新宿区大久保3-4-1 早稲田大学理工学総合研究センター内

(72)発明者 佐藤 康平

東京都新宿区大久保3-4-1 早稲田大学理工学総合研究センター内

Fターム(参考) 4F071 AA04 AA06 AA15X AA23X AA27 AA27X AA30X AC09 AC14 FB01

FC01 FD04

4J002 BD171 EG006 EV256 FD206 GD00 GD01

5G301 CA30 CD01

5H026 AA06 CX02 CX05 EE19 HH01

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.